# Impedância Operacional. Aplicação a um Estudo de Cinética Rápida Realizado por Impulsão Galvanostática

ISABEL GAGO\*

#### INTRODUÇÃO

Os métodos matemáticos utilizando transformadas de Fourier e de Laplace permitem certa uniformidade de tratamento e de interpretação física de diversos fenómenos, como sejam: sinais eléctricos, ópticos ou acústicos.

Os engenheiros electrotécnicos fazem deles uso intensivo especialmente para o tratamento de sistemas lineares. A analogia, diversas vezes estabelecida entre sistemas eléctricos "puros" e sistemas electroquímicos, conduz também para estes últimos, à adopção daqueles métodos, devido às vantagens daí resultantes.

Expõem-se, sinteticamente, as bases dos métodos de transformação que permitem a conversão de uma dada função,explicitada no domínio do tempo,para um domínio de frequência e dá-se um exemplo de aplicação ao caso do sistema Ag<sup>+</sup>/Ag<sup>0</sup> em meio perclórico.

#### I - CONVERSÃO DOMÍNIO DE TEMPO — Domínio de Frequência

As principais vantagens de, na descrição do comportamento cinético dum sistema electroquímico se substituir o tempo pela frequência, consistem na maior facilidade de interpretação física desse comportamento e na obtenção de expressões analíticas mais simples, quando comparadas com as que o descrevem em função do tempo.

A representação dum sistema electroquímico, num domínio de frequência, implica assimilá-lo a um circuito eléctrico, equivalente, linear, constituído por sub-circuitos de séries e de paralelos, segundo um modelo que o possa representar, considerando os seus parametros como constitutivos do circuito e entrando com eles para o cálculo da impedância.

Esta analogia pede que o sistema tenha comportamento linear e que a resposta a qualquer perturbação exterior, por ele sofrida, seja dada num domínio onde a impedância seja completamente definida.

O caso mais habitual corresponde a perturbações expressas em função do tempo e, portanto, aquela analogia implica também a conversão entre os dois domínios, o do tempo e o da frequência.

Para tal é conveniente definir uma função que caracterize o domínio-imagem.

Assim para qualquer sistema linear deve existir uma função  $\overline{H}()$  que relaciona as funções de resposta  $\overline{R}()$  e de perturbação  $\overline{P}()$ — quando ambas transformadas por uma mesma conversão tempo-imagem — segundo uma expressão geral:

$$\overline{R}() = \overline{H}()\overline{P}() \tag{1}$$

onde H() é uma função que se designa por função de transferência e só existe no domínio de transformação: é uma propriedade fundamental do sistema e independente da natureza e da forma da perturbação.

Esta conversão pede um operador matemático adeguado.

Os dois operadores mais usados são os de Laplace e de Fourier os quais, para uma função f(t) linear, se escrevem:

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt .$$
 (2)

$$F(j\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$
 (3)

Nos problemas que envolvem a frequência o parametro <u>s</u> de Laplace representa uma variável complexa composta pela soma de dois terrnos: um real,  $\sigma$ ,e outro imaginário, j $\omega$ , onde  $\omega$  é também um valor real; **s** =  $\sigma$  + j $\omega$ 

Portanto, qualquer função **F(s)**, transformada de **f(t)**, pode considerar-se descrita num plano ~—plano Laplace ou de frequência complexa—onde todos os valores de  $\sigma$ e de  $\omega$  podem ser utilizados desde que os integrais convirjam para esses valores.

Este desdobramento do parametro <u>s</u> permite que se realizem integrações, separadamente, ou em relação à parte real ou à parte imaginária. Temos, assim dois "eixos" que definem o plano <u>s</u>. um real e outro imaginário [1]:

$$F(\sigma) = \int_{0}^{\infty} f(t) e^{-\sigma t} dt$$
 (4)

$$F(j\omega) = \int_{0}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$
 (5)

i.e. a transformada de Laplace é mais geral do que a transformada de Fourier.

A possibilidade de utilização destes integrais está condicionada pelas condições da respectiva convergência. No caso do eixo real, esta é favorecida pela acção operacional da função e<sup>-ot</sup>, para valores de  $\sigma > 0$ . É um eixo utilizável para grande número de funções com interesse quer electroquímico quer químico.

O eixo imaginário tem condições de convergência mais restritas.

Uma das propriedades mais importantes destas transformadas consiste no facto de as suas aplicações não incidirem, necessariamente, apenas sobre a expressão analítica de uma função f(t), mas a de poderem, igualmente. ser utilizadas quando a função é representada pelo conjunto coerente dos valores experimentais que a descrevem, ainda mesmo quando a sua expressão analítica seja previamente desconhecida.

A ideia de uma transformação deste tipo pertence a M. Wijnem [2]; mas a sua primeira aplicação a um sistema electroquímico foi feita por Poirier d'Angé d'Orsay [3,4] com o fim de determinar a impedância do circuito equivalente.

As funções a transformar são agora I(t) e V(t), qualquer uma podendo representar a perturbação ou a resposta.

No caso de uma impulsão galvanostática, **I(t)** é a perturbação e **V(t)** a resposta; portanto. **H(s)** é a impedância (1).

Se a perturbação fôr sinusoidal a resposta é sinusoidal, divergindo pelo angulo de fase  $\emptyset$ . Será então substituindo s por j $\omega$ :

$$H(j\omega) = | H(j\omega) | e^{j\omega} (j\omega)$$
 (6)

ou seja, teremos a impedância complexa ou "clássica".

Para distinguir entre as "duas"



impedâncias designa-se por impedância operacional ou transitória a que resulta de uma perturbação impulsional. transformada num plano de Laplace, segundo qualquer dos eixos, designação especialmente adequada ao caso em que a transformação incida sobre dados experimentais[1,4,5].

Embora qualquer das duas impedâncias possa fornecer as mesmas informações, divergem pelas técnicas experimentais, ou seja, pelo tipo de perturbação utilizada. A que utiliza a impedância complexa (regime sinusoidal) tem sido muito divulgada e utilizada nestas duas últimas décadas. Mas, a cada uma sua virtude; e esta, no caso de a impedância operacional, consiste especialmente em, apenas com uma perturbação muito pequena, ser possível abranger um largo espectro de frequências e atingir valores tão elevados como 16 MHz.

Somente a impedância operacional aqui será referida .



Fig.1 - Função f(1) transformada segundo o eixo real de Laplace, para diversos valores de frequência  $\sigma$ 

cias operacionais dos componentes que constituem os sub-circuitos de que aquele é composto.

Embora este método de cálculo seja, aparentemente, simples não é praticável sem o recurso ao cálculo computacional.

O problema a seguir exposto, escolhido como exemplo, mostra como é possível obter resultados com enorme rapidez quando se procede à integração digital.

#### II - OS PRIMEIROS INSTANTES DUMA Descarga metálica rápida<sup>1</sup>. Aplicação ao sistema Ag<sup>+</sup> /Ag° (meio perclórico)

As bases teóricas das descargas são muito elaboradas, mas neste estudo apenas se pretende averiguar como é, e se é, possível acompanhar alguns dos passos intermédios prováveis da cinética dum sistema metálico simples. Para tanto é necessário recorrer a métodos de observação muito rápidos. Os métodos impulsionais são dos mais adequados, em especial os galvanostáticos, por serem os mais rápidos, embora "menos precisos"<sup>2</sup> do que os potenciostáticos.

Dado o fim aqui visado consideram--se aqueles como os mais convenientes. A utilização do método galvanostático simples, para estudar este sistema, data de 1957-60 e foi feita especialmente por Gerischer [8], por Mehl e Bockris [9] e por Despic e Bockris [10].

Quando se analisa uma curva galvanostática, deste sistema duas constatações são imediatas:

 - a capacidade (medida na origem da curva) atinge valores que podem ser mais de dez vezes superiores ao valor habitual para a capacidade de D.C. a qual, em grande número de casos e para vários metais apresenta valores próximos de 20 μFcm<sup>-2</sup>

- o tempo que o sistema leva para atingir o estado estacionário é muito superior ao valor 4  $\tau_c$  correspondente à carga completa da D.C., onde  $\tau_c$  é a constante de tempo da D.C.

Estes factos levaram à conclusão de que o processo da descarga é retardado devido à presença de uma (ou mais) espécies adsorvidas. Quais? Há divergências entre os vários autores e hoje ainda se mantêm.

Gerischer interpretou a curva galvanostática, relativa ao sistema mencionado atribuindo a alta capacidade medida (400-800 µFcm<sup>-2</sup>) à formação e adsorção dos ad-iões; também ainda, conseguiu medir a carga média do adião de prata, o que, conjuntamente com o valor da respectiva concentração superficial lhe confere o "estatuto" de "existência real".

Quase simultaneamente, Mehl e Bockris, [9], utilizando o mesmo método, desenvolveram uma teoria que visa

#### DETERMINAÇÃO DA IMPEDÂNCIA Operacional

Uma curva experimental, obtida por meio de uma dada técnica impulsional, e que representa uma função f(t)(cuja expressão analítica não necessita ser conhecida), é transformada *(ponto por ponto)* e projectada num quadrante cuja abcissa é o tempo e cuja ordenada é a transformada dos pontos correspondentes. A área delimitada por esta curva fomece o valor da função F(s) para o valor de <u>s</u> escolhido.

As funções f(t) são, neste caso V(t) e I(t) as quais depois de transformadas fornecem a impedância Z(s).

O espectro da impedância pode ser obtido repetindo os cálculos para todos os valores de  $\underline{s}$  (ou de  $\sigma$  de  $\omega$ ) desejados.

#### Características desta técnica:

 i) - As leituras dos pontos da curva experimental devem ser tão próximos quanto possível e com igual espaçamento.

 ii) - Integração da área transformada; envolve os problemas e regras usuais para qualquer integração gráfica.

 iii) - O cálculo ou explicitação da impedância operacional global dum dado circuito repousa sobre o cálculo ou a explicitação das impedâncias e admitancomprovar a difusão superficial dos adiões e estabelecer as zonas de tempo ao longo das quais se verifica a predominancia ou desta ou a da transferência de carga . Os valores obtidos para a capacidade foram de: 500 µFcm<sup>-2</sup>.

Igualmente Despic e Bockris [10] procuraram demonstrar a existência de difusão superficial como processo determinante da velocidade de descarga (sistema análogo). Valores médios da capacidade encontrados foram entre 35 e 93  $\mu$ Fcm<sup>-2</sup>.

Em tempos mais próximos, Cachet e outros [14] utilizando eléctrodos de prata monocristalinos e uma técnica muito perfeita de tratamento da superfície dos eléctrodos, encontraram o valor de 200  $\mu$ Fcm<sup>-2</sup> para a respectiva capacidade; embora o sistema estudado tenha sido análogo (apenas com uma concentração do ião Ag<sup>+</sup> cerca de dez vezes maior) o método experimental usado foi o da impedância complexa (c.a.).

Estes autores atribuiram o alto valor da capacidade também a um processo de electroadsorção sem, contudo, referirem qual; apenas com base nos tratamento de superfície a que submenteram os eléctrodos, refutaram a hipótese de se tratar da difusão superficial dos ad-iões.

Enquadrados num ambiente diverso, e sem a pretensão de se obterem "novos resultados" procurou-se, no presente estudo, reproduzir alguns dos resultados daqueles investigadores. A fig. (2) representa o cronopotenciograma  $\eta = f(t)$  relativo ao sistema (AgClO<sub>4</sub> 10<sup>-1</sup>M + HClO<sub>4</sub> 1M).

## Diversos métodos de análise da curva $\eta = f(t)^3$ .

Utilizaram-se vários métodos para a análise da curva da Fig. (2).

 i) Aplicação da teoria de Berzins-Delahay [6] modificada para o caso de a forma reduzida ser sólida:

A curva  $\eta$  = f(t^{1/2}) obtida apresenta três troços lineares, em vez de um único, com declives diferentes, o que sugere outro ou outros processos além do de transferência de carga; trata-se provavelmente de um processo de electroadsorção sem, contudo se poder afirmar quanto à sua natureza

ii) A difusão superficial dos adiões de prata poderia ser um tal processo e, portanto, recorreu-se à teoria simplificada de Mehl e Bockris [9]. Foram assim obtidos:

- concentração superficial de equilíbrio destes ad-iões  $C^{\circ}_{ad} = 3x10^{-10}$ mole cm<sup>-2</sup>, valor muito próximo daqueles encontrados por aqueles autores, (ref.[9] pg. 202) para sistemas com composição muito próxima da deste, e muito concordante, em ordem de grandeza, com os obtidos por Gerischer e por Lorentz e por outros.

- uma zona de tempo, entre 200



e 700 µs, na qual e por aplicação da teoria, seria possível verificar a predominancia (expressa em termos de sobretensão) de 70% da difusão superficial contra 30% da transferência de carga. Despic e Bockris, utilizando uma teoria diferente, encontraram uma zona de 1000 µs (para uma sistema com composição análoga) dentro da qual afirmam terem verificado este mesmo fenómeno. Apesar disto, não parece poder afirmar-se, com segurança que, no caso presente, o processo determinante da cinética consista na difusão superficial dos adiões, tão diminuta é a zona de predominancia respectiva.

iii) Análise por impedância operacional

O recurso à elaboração de um circuito equivalente à interface cuja estrutura foi sugerida pelos resultados anteriores, tem como vantagem constituir um modelo cuja resposta, em termos de impedância, permite não só comfirmá-lo como fornecer os parametros característicos.

Assim adoptou-se o circuito da fig.(3) como circuito equivalente ao sistema considerado: i.e. admite-se que, na ausência da difusão, o processo de electroadsorção<sup>4</sup> possa ser representado por um sub-circuito constituido por uma pseudocapacidade, Ca, em paralelo com uma resistência Ra de electroadsorção muito elevada; também se admite ser possível separar a capacidade da D.C., Cd.c., da resistência de transferência de carga, Rt, o que implica não só a carga daquela dever ser feita muito rapidamente, como também io não ser muito elevada.

A impedância global do sistema de  $Z(\sigma)$  (onde  $\sigma$  é o parametro de Laplace) escreve-se, atendendo às leis que regem os circuitos eléctricos:

$$Z(\sigma) = \frac{R + C_a \sigma + 1}{R_t C_a C_{D,C} \sigma^2 + (C_{a+}C_{D,C} \sigma^2)\sigma} (7)$$

onde R<sub>a</sub> foi desprezada por se admitir que o seu valor é muito elevado

Fig. 2. Impulsão galvanostática catódica - sistema (AgClO<sub>4</sub> 10<sup>-1</sup> M + HClO<sub>4</sub> 1M) I = 0,8  $\mu$ A Ca.f. = 46  $\mu$ Fcm<sup>-2</sup> (Ag policristalina recozida)  $\Delta \eta = 2mV/div.$  $\Delta t = 2ms/div.$ 



Fig. 3 - Circuito equivalente

A fim de contrastar os dados experimentais com as expressões teóricas é preciso calcular  $\mathbf{Z}(\sigma)$  para o que basta transformar operacionalmente a curva experimental  $\eta(\mathbf{t}) \rightarrow \eta(\sigma)$ , pois que por o regime ser galvanostático  $l_f(\sigma) = \frac{l_f}{\sigma}$ 

O cálculo operacional de  $\eta~(\sigma)$  foi feito segundo o método atrás indicado. O espaçamento dos pontos foi de 35  $\mu s$ ; a sensibilidade em tensão 35  $\mu V.$ 

Todos os cálculos foram realizados por meio de um programa em linguagem BASIC, expressamente elaborado para este fim<sup>5</sup>, e executando num computador PC compatível a 33MHz; a duração aproximada para as integrações e traçado de gráficos relativos a oito décadas com catorze pontos por década, foi de dois segundos. A vasta gama de frequência percorrida, desde 1,000x10° a 9,000x10<sup>7</sup> rad.s<sup>-1</sup>, abrangeu todo o domínio experimental utilizado - Fig.(4).

Os valores editados foram agrupados em duas zonas de frequência: uma, muito alta, de  $10^7$  a  $10^6$  rad s<sup>-1</sup> e outra mais baixa em três décadas, até  $10^4$  rad s<sup>-1</sup> (gráficos das fig. (5) e (7)).

#### Determinação da Capacidade da Dupla Camada.

Admite-se que o impulso só carrega a D.C. (facto só admissível às muito altas frequências). Nestas condições, obtêm-se a Fig. (5), dondo se retira o valor de  $C_{D,C}$ :

$$Z(\sigma) = \frac{1}{C_{D.C.}} \frac{1}{\sigma} \longrightarrow C_{D.C.}$$
(8)



3UÍMICA • 54 • 1994

Fig. 4 - Representação log-log da impedância do sistema da fig. (2) para toda a gama de frequência estudada, em função de  $1/\sigma$ . A- Área do eléctrodo No domínio do tempo é possível obter, também, o valor da capacidade "isento" da influência da t.c., mas, para tanto, é preciso ser possível fazer leituras na origem do cronopotenciograma,\* i.e. nas primeiras dezenas de nanosegundos, como a fig. (6) mostra.

Esta serviu de base à determinação da  $C_{DC}$  do sistema de estudo: uma tangente, com o declive dη/dt que se confunde, nos tempos muito curtos com acurva galvanostática, esta gerada por um impulso com forte amplitude, i, está relacionada com C<sub>D.C.</sub> pela expressão:

:

$$C_{D.C.} = \frac{1}{(d\eta/dt)_{t=0}}$$

Os valores obtidos, em ambos os domínios, para a capacidade  $C_{D,C}$  deveriam ser concordantes; obtiveram-se respectivamente, no primeiro e no segundo:

$$C_{D.C.} = 38 \,\mu F cm^{-2}$$
 (10)  
 $C_{D.C.} = 46 \,\mu F cm^{-2}$ 

Isto é, o primeiro cerca de 17,5% inferior ao segundo. Diferenças desta ordem de grandeza são aceitáveis para  $i_o$  [2] e, com mais forte razão para C<sub>D C</sub>

#### Determinação da pseudocapacidade de adsorção

Na zona de frequência médias  $10^5 - 10^4$  rad s<sup>-1</sup>, fig.(7) verifica-se igualmente a linearidade da variação de Z( $\sigma$ ) com 1/ $\sigma$ , como é de esperar pela equação teórica (7):

Por ser

$$R_t C_a C_{D.C.} \ll (C_a + C_{D.C.})$$
 vem:

$$Z(\sigma) = \frac{R_{\rm L}C_{\rm D.C.}}{C_{\rm a} + C_{\rm D.C.}} + \frac{1}{C_{\rm a} + C_{\rm D.C.}} \frac{\binom{1}{1}}{\sigma}$$

Do declive da recta  $Z(\sigma = f/1/\sigma)$ ,

Obtem-se fig. (7):

Ca = 73,6  $\mu$ Fcm<sup>-2</sup> i<sub>o</sub> = 0,112 Acm<sup>-2</sup>

Note-se, quanto aos valores encontrados, e não falando na dificuldade de obtenção de superfícies de sólidas (Ag) reproductíveis, são essencialmente de considerar os erros resultantes da ampliação da curva galvanostática de modo a conseguir-se a sensibilidade desejada<sup>6</sup>.

### artigos



Fig.5 - Determinação da capacidade num domínio de frequência (Zona das muito altas frequências)



Mas estes erros, embora afectem os valores das grandezas medidas, não afectam as "virtualidades" do método, que aqui se pretendem pôr em evidência.

De facto, e sem ambiguidade, porque este método constitui uma das formas mais simples (quando está em causa um único adsorbato) de estabelecer a separação da capacidade total da interfase em duas componentes que são dependentes da frequência: a capacidade devida exclusivamente à carga da dupla camada (o que exige a.f.) e a pseudocapacidade de adsorção (esta mensurável a muito mais baixas frequências). Esta possibilidade é consequência de o método impulsional permitir cobrir um largo

Fig. 7 - Zona das frequencias médias. Determinação da pseudocapacidade Determinação da capacidade no domínio de tempo Zona dos tempos muito curtos <> muito a.f.  $\Delta \eta = 2 \text{ mV/div}.$  $\Delta t = 50 \text{ns/div}$ 

Fig. 6 -

espectro de frequências a partir de uma única e muito pequena perturbação.

Trata-se de um método que permite, com vantagem, investigar a influência que a disperssão da frequência exerce sobre o comportamento de certos sistemas, com interesse particular para os semicondutores [15].

Mas a prática da impedância operacional é extensiva a casos muito mais complexos (mais do que um adsorbato e sob a influência da difusão) o que implica a estruturação da interface segundo modelos de redes eléctricas mais elaboradas e cujo valores das componentes pedem o cálculo das matrizes correspondentes [16,17].

É um longo e complexo problema, muito para além do fim visado neste trabalho.

#### DISCUSSÃO

Como é bem sabido, não basta usar um único método experimental para esclarecer o mecanismo cinético de qualquer processo; portanto, pediria, como complemento do trabalho, um estudo muito mais aprofundado incidindo, entre outros tópicos, sobre a avaliação dos parametros fundamentais da adsorção (velocidade de adsorção-desorção, grau de recobrimento, energia etc.etc.) que permitissem esclarecer qual a natureza das espécies adsorvidas e, ou como o bloqueio é realizado.

No entanto, não era este o objectivo do trabalho uma vez que se pretendia apenas mostrar a importancia do método da impedância operacional na deteção de espécies adsorvidas. Põe-se agora o problema de identificação do processo de adsorção, pois que na solução existem apenas as espécies Ag<sup>+</sup>, H<sup>+</sup>, ClO<sup>-</sup><sub>4</sub>.

Um estudo cinético muito rigoroso e completo, em que foram usados exclusivamente os métodos impulsionais da dupla impulsão galvanostática e potenciostática, realizado sobre metais do tipo M++/M° por B. Nguyen [18], conduziu à





demonstração de existirem electroadsorções emparelhadas entre o catião e o anião do electrólito-suporte.

Mas a autora levou mais longe a sua investigação: os seus resultados foram também confirmados pela fenomenologia dos processos, i.e., com base na importância do caracter metálico da ligação (ou seja, influência das perturbações causadas pela presença do metal).

É um aspecto do problema que o aproxima das actuais teorias relativas à estrutura electrónica das interfaces metal-electrólito (teoria da "densidade funcional") nas quais a resposta destes sistemas à carga eléctrica, que suportam, tem sido intensiva e profundamente analisada e nas quais a capacidade é um parametro que desempenha papel fundamental [19].

#### CONCLUSÕES

No presente caso em estudo seria interessante confirmar se o mesmo se verifica com o sistema  $Ag^+$  /  $Ag^\circ$ 

Resultados obtidos com o sistema considerado, e que não se publicam por necessitarem de confirmação e maior cuidado de realização, apontam para a variação linear da capacidade (sob carga constante, Q = 0,99x10<sup>-4</sup> Ccm<sup>-2</sup>).

Aliás, a disparidade de valores de C, entre diversos autores e, muito especialmente, entre os obtidos pelos métodos impulsionais e os de impedância complexa (c.a.),parecem indicar profunda influência da frequência e, sobretudo, algo de mais profundo, subjacente.

Mas o exemplo mencionado mostrou que a transformação operacional da impulsão galvanostática permitiu não só confirmar a existência de um adsorbato que bloqueia a superfície, como previsto por outras análises, como determinar, sem ambiguidade, um parâmetro que o caracteriza (C<sub>a</sub>),e situá-lo numa zona concreta de tempos<sup>7</sup>.

#### AGRADECIMENTOS

Ao Sr. Prof. Doutor Mário G. S. Ferreira\* os meus muito reconhecidos agradecimentos pelas facilidades concedidas e pelo ambiente que propiciou à realização deste (e de outros) trabalhos bem como o interesse que este lhe mereceu.

Ao Sr. Eng. João Salvador Fernandes\* devo o generoso auxílio da elaboração de um programa computacional e traçado de gráficos pelo que lhe estou muito grata.

Também para o Sr. Eng. Joaquim Pinto (R.T.E.) os meus vivos agradecimentos pelo seu desinteressado apoio técnico que me permitiu aperfeiçoar o circuito usado.

\* Lab. de Electroquímica do I.S.T.

<sup>1</sup> Relativamente aos processos teóricos da electrodeposição vejam-se as referências [11-13].

<sup>2</sup> "menos precisos" é frequente dizer-se, mas não é exacto; o que torna difícil a sua aplicação resulta de as expressões analíticas correctas que o descrevem, serem muito elaboradas, obrigando, na prática, a simplificações (estas, sim conduzindo a resultados menos correctos), que permitem a contrastação experimental [6,7].

<sup>3</sup> Dada a limitação de espaço, a maior parte dos cálculos foi aqui omitida

<sup>4</sup> Analogamente a um estudo de A. Pilla [1] sobre a descarga do hidrogénio.

<sup>5</sup> Deve-se à competência e amabilidade do Sr. Eng. João Salvador (Lab. de Electroquimica do IST) a elaboração deste programa conputacional, sem o qual estes cálculos seriam dificilmente praticáveis.

<sup>6</sup> Isto implica cuidados especiais na elaboração do circuito de modo a evitar as influências parasitas, sempre presentes às altas frequências, e que afectam especialmente o disparo e a ruptura do impulso.

 $^7$  O que não teria sido necessário se, em vez de um oscilocópio analógico, se tivesse podido utilizar outro que fosse digital, este sensível a  $\pm\,\mu V.$ 

NOTA: Por limitações de espaço são omitidas as condições experimentais utilizadas na técnica impulsional. Frisa-se apenas que, para conseguir obter cronopotenciogramas, a alta frequência e isentos de perturbações parasitas, houve que ter diversos cuidados sendo o principal: conductores ao longo do circuito, construidos como "cabos coaxiais" blindados, entre os quais os próprios eléctrodos dentro e fora da célula de medida, o que implica,para esta forma adequada.

Quanto ao osciloscópio foi usado o único disponivel, i.e. analógico em vez de digital, como seria conveniente.

Uma montagem com aparelhagem digital "online" permitiria não só a obtenção de resultados num intervalo de tempo muito breve, como resultados isentos da obrigatoriedade de se ampliarem os oscilogramas.

#### REFERÊNCIAS

 A. Pilla, J. Electrochem. Soc. 117 (1970) 467; idem J.S. Matson, H.B. Mark e H.C. McDonald (Editores), "Computers in Chemistry and Instrumentation: Electrochemistry" Marcel Dekker 1972.

2. M. D. Wijnen, *Rec. Trav. Chim. Pays-Bas* **79** (1960) 1203.

3. E. Levart e Poirier d'Angé d'Orsay, J. *Electroanal. Chem.* **12** (1966) 277.

4. E. Levart e E. Poirier d'Angé d'Orsay, J. *Electroanal. Chem.* **19** (1968) 335.

5. R.L. Birke, Anal. Chem. 43 (1971)1253.

 I. Gago, "Alguns exemplos de aplicação dos métodos galvanostáticos em cinética electroquímica", em publicação.

7. Z. Nagy, "D C Relaxation Techniques for the caracterization of fast electrode reactions" 1987, Cap<sup>o</sup> a publicar no livro de R. Varma e J. Selman (Editores) "Techniques for caracterization of the Eléctrodes and Electrochemical Processes", The Electrochem. Soc., J. Wiley.

8. H. Gerischer- Z. Elektrochem. 62 (1958) 256.

9. W. Mehl e J.O. M. Bockris, *Can. J. Chem.* **37** (1959) 190.

10. Despic e J.O.M. Bockris, *J. Chem. Phys* 32 (1960) 389.

11. I. Gago, Rev. Port. Quím. 23 (1981)162.

12. J.O M Bockris e G.A. Razumney "Fundamental Aspects of Electrocrystalization" Plenum Press N.Y. 1967.

13. I. Gago, "Electrometalurgia das soluções aquosas" Ed (INIC) 1987.

14. C. Cachet, M. Froment M. Keddam e R. Wiart, *Electrochim Acta* **21** (1976) 879.

15. M. Etman, C. Koehler e Roger Parson, J. *Electroan. Chem.* **130** (1981) 57.

16. R. Durand, B. Nguyen e M.J. Barbier, *J. de Chim. Phys.* **72** (1975)1065.

17. G. Barker, *J. Electroanal. Chem.* **40** (1972) 45.

18. B. Nguyen, Tese de doutoramento de Estado AO 12491 Grenoble 1976.

19. A.A. Kornyshev, *Electroanal. Acta* 34 (1989) 1829.



### Novas possibilidades na detecção HPLC com o novo detector LCD da FISONS

O novo detector MD 800 LCD (Liquid Chromatography Detector) ; de fácil utilização ; da FISONS, Organic Analyses, não é um detector que só mostra picos como os outros detectores HPLC !

Com base numa tecnologia bem elaborada, o MD 800 LCD faz a identificação positiva dos picos desconhecidos durante uma analise de cromatografia líquida. Desta forma, ganha-se eficiência e diminui o tempo de desenvolvimento de metodos. Com um simples movimento do rato acedemos a todas as informações espectrais de massa.

Com o MD 800 LCD, é possível adquirir os dados necessários para a identificação estrutural com bibliotecas digitais ou para a confirmação do peso molecular em ionização química (CI).

O novo detector MD 800 LCD pode ser acoplado a qualquer sistema de HPLC existente bem como a qualquer outro tipo de detector LC normal.

Os limites de detecção são da ordem dos ppb (parte por bilião) e podem ser optimizados no modo ionização química para iões negativos.

O MD 800 LCD é controlado pelo sistema de tratamento de dados MASSLAB, em ambiente Windows e utiliza todas as possibilidades actuais deste utilitário.

A manutenção do sistema é muito fácil e pode ser feita pelo utilizador num tempo mínimo de paragem do instumento com assistência do software.



Para mais informações, contactar DIAS de SOUSA Lda. - Núcleo FISONS (01) 9592316 / 9594462